

1 はじめに

地球上において,水(H₂O)は気体,液体,固体とし て存在する。気体の水は,効果的な温室効果ガスとして 働き,大気の掃除屋と呼ばれる OH ラジカルの主要な ソースでもある¹⁾。固体の水は,極域において太陽光を 反射する一方,極域成層圏に発生する雲の構成要素(硝 酸との混合氷, PSCs)として,オゾンホールの発生に 寄与している²⁾。液体の水は,ヒトの主要な構成分子で あり,植物が行う光合成の材料でもあり,さらに地球の 気候をコントロールする海洋を形成している。また,大 気中に浮遊する液体の水にはエアロゾルや雲粒があり, 地球の気候に影響を与えている。

このように、水は最も身近かつ重要な分子として存在 している。ところが、水が存在するところ、必ず水の界 面(水と水が接する物質の境界)が存在するという事実 は普段あまり意識されることがない。特に、エアロゾル や雲粒、ヒトの肺胞などが接触している空気との境界で ある空気/水界面は、最も普遍的な水の界面であるとい える。大気における主要な酸化剤は気体オゾンと気体 OH ラジカルであり、液体のエアロゾル・雲粒と出会う と、空気/水界面で反応が起こる³⁾。この界面反応に よって、大気エアロゾルや雲粒は変質していく(図1)。 その結果、エアロゾル・雲粒の様々な特性が変化し、気



図1 大気環境で起こる界面反応 エアロゾル・雲粒は空気/水界面で起こる反応によって変質していく。またエアロ ゾルやオゾンなどの大気汚染物質をヒトが吸引した時,空気/肺胞界面で反応が起 こり,人体に悪影響を与えている。

Reactions at the Air-water Interface.

候に大きな影響を与えることになる。また,ヒトが大気 汚染物質を吸引すると,肺胞の表面に含まれる上皮被覆 液と空気の界面で反応が起こるため,大気汚染物質の人 体への有害性を理解する上でも,界面反応は重要である。

空気/水界面は、空気中や水中といった均一な媒体と は異なる特殊な反応場である。空気/水界面では、わず か数Å(10⁻¹⁰ m)の深さ範囲で水分子の密度が1g/ cm³(水中)から急激に0g/cm³(空気)になる⁴⁾。そ の結果,空気/水界面に存在する化学種の密度分布は深 さ方向に偏りが生じ、それぞれの存在する層によって反 応速度や生成物が変わってくる。例えば、オクタン酸や スベリン酸などの長鎖の有機酸は空気/水界面の最表面 に分布するため、気体 OH ラジカル(大気の主要なラ ジカル)の酸化反応を受けやすい。一方で、酢酸やシュ ウ酸などの短鎖の有機酸は、界面よりも液中を好むた め、空気/水界面での OH ラジカルによる酸化を受けに くい5)6)。また、無機物イオンにおいても、海洋起源の エアロゾルに含まれるヨウ化物イオン(I-)は空気側 の最表面に濃度分布の極大を持つため、気体オゾンと優 先的に反応し、気相にヨウ素化合物を放出する4)7)。こ のように、空気/水界面では深さ方向に溶媒と溶質の分 布に偏りが生じており、それが反応メカニズムに劇的な 影響を与えている可能性がある。しかし、従来の室内実 験研究では、液滴トレイン法やフローチューブ反応管法 などを用いた取り込み係数 y (気体分子の液体への衝突 数に対する気体分子の消失数の比)の導出にとどまり、 空気/水界面で起こる反応の理解はほとんど進んでこな かった⁸⁾。その結果,界面反応が大気や生体に及ぼす影 響を評価することができなかった。

2 空気/水界面で起こる反応測定手法

近年,水のマイクロジェットの分解過程を利用した空 気/水界面で起こる反応測定手法が開発された(図2)。 実験手法の模式図を図2に示す。反応場となる空気/水 界面はネブライザー(霧吹き)によって水溶液のマイク ロジェットを発生させることで供給される。このマイク ロジェットに気体オゾンなどの反応性ガスを吹き付け, 反応を引き起こす。反応性ガスは空気/水界面に吸着 し,そこで界面反応を起こす。また一部の反応性ガスは 気相に脱離するか,液相に拡散する。

界面反応が起こった後の水のマイクロジェットに含ま れる初期液滴は、ネブライザーの窒素ガスによってフィ ルムと縁(へり)に変形する(図3)⁹⁾¹⁰⁾。フィルムには 空気/水界面を好む界面活性なイオンが多く集まり、縁 には液中を好む界面不活性なイオンが自動的に集まる。 フィルムは µm 以下のサイズの微小液滴に、縁は µm 以 上の大きい液滴にそれぞれ分解する。微小液滴は高温 (340 ℃ 程度)の乾燥窒素によって急速に乾かされるこ とによって、表面におけるクーロン反発を起こし、最終







図3 液滴の分解過程とイオン選別のメカニズム 「3」「4」の微小液滴(µm以下)では、初期液滴に含ま れている界面活性なイオンAが、バルクを好むイオン Bよりも相対的に多い。これらの微小液滴由来のイオン が選択的に質量分析計に取り込まれる。

的に気相にイオンを放出する。この気相に放出されるイ オンを四重極質量分析計で検出する。一方,縁に由来す るサイズの大きい液滴はそのままシンクに捨てられるた め,そこに含まれるイオンは検出されない。これらのプ ロセスの結果,初期液滴の空気/水界面に含まれていた 界面活性なイオンが選択的に検出される¹⁰¹¹⁾。

上記のメカニズムを実証する実験結果として、炭素鎖 の異なる7種類の直鎖のカルボン酸 R_n -C(O)OH(例: n=1は酢酸、n=7はオクタン酸)を等濃度含む混合溶 液のマイクロジェットの質量スペクトルを図4に示 す。酸解離定数 pK_a は皆ほぼ同じ($pK_a \approx 4.8$)である ため、アルキル鎖の長さ、すなわち界面活性度のみが異 なる。カルボキシレートイオン R_n -C(O)O⁻の信号強 度が、アルキル鎖が長くなるにつれ、段階的に大きくな



図 4 アルキル基の長さが異なる 7 種のカルボン酸 R_n-C(0)
OH を等濃度(10 µM)含む混合水溶液のマイクロジェットの質量スペクトル

ることがわかる。この結果は、バルク濃度は同じである にもかかわらず、界面活性な R_n -C(O)O⁻ ほど大きい 質量スペクトルの信号として現れることを意味してい る。この結果は、図3で示した液滴の分解・イオン選 別のプロセスと一致する。同様の界面選択性が、有機物 イオンだけではなく、無機物イオンにおいても確認され ている¹⁰。

本手法の最大の特徴として,深さ約1nmの空気/水 界面で起こる反応による中間体・生成物を質量分析法で 直接検出できる点があげられる¹⁰⁾¹²⁾¹³⁾。タイムスケー ルは約10マイクロ秒以内で,常温・大気圧で実験を行 うことができる点も特徴である。この実験手法にパルス レーザー光を組み合わせることで,OH ラジカルやペロ キシラジカル (RO₂・),ヨウ素原子(I・)の界面反応 を調べることもできる^{5)6)14)~16)}。本手法を用いた詳し い研究内容についてはレビューを参照されたい^{17)~19)}。

次項では、この新規手法を用いて空気/水界面で起こ る反応の研究を行った例を紹介する。

空気/水界面で起こるクリーギー中間体の 反応機構

本章では、エアロゾルや雲粒の成長と変質の鍵となる クリーギー中間体が関与する界面反応の例を紹介する。 クリーギー中間体(Criegee intermediates, CIs)とは、 C=C二重結合を持つ不飽和炭化水素とオゾンの反応中 間体として生成するカルボニルオキシドであり、ジラジ カル/両性イオンの性質を持つ極めて不安定な化学種で ある²⁰⁾。大気中における CIs の主要なソースは、植物 起源の揮発性有機化合物(biogenic volatile organic compounds: BVOC)とオゾンの反応である。BVOCs の放出量は地球上の全揮発性有機化合物(VOC)の90 %に及ぶと言われている²¹⁾。気相反応で生成する CIs が対流圏における HOx サイクル(オゾンや OH ラジカ ルの循環)やエアロゾルの生成にかかわっている可能性 が示唆されている。気相での CIs の研究は近年進んで きたが²⁰⁾,界面を含む不均一な系で起こる CIs の反応 に関する実験研究はほとんど行われていなかった。 BVOCs は酸性のエアロゾルの空気/水界面に効率よく 取り込まれることが知られているため²²⁾²³⁾,酸性エア ロゾルが気体オゾンと反応すると、空気/水界面に CIs が発生していると推測される。大気環境には膨大な量の 空気/水界面が存在しており,BVOCs とオゾンの反応 で発生する CIs の界面反応は、大気において重要な役 割を果たしている可能性がある。

代表的な BVOC である β -カリオフィレン (C₁₅H₂₄ の 環状アルケン)と、塩化ナトリウム、カルボン酸を水: アセトニトリル (H₂O: AN=体積比1:4)水溶液に溶 解させて、マイクロジェットとして反応チャンバーに噴 射する。マイクロジェットの垂直方向から気体のオゾン ガスを吹き付け (図2)、空気/水界面で CIs を生成させ る。CIs は空気/水界面に存在する水分子 (H₂O)_n、カ ルボン酸と反応し、それぞれ α -ヒドロキシヒドロペル オキシド (α -HH)と α -アシルオキシヒドロペルオキ シドという過酸化物を生成することが明らかになっ た²⁴⁾。CIs の反応生成物であるヒドロペルオキシド (-OOH 基を持つ化合物)は、塩化物イオン Cl⁻ との親和 性が高く、水溶液に塩化ナトリウムを加えることで Cl⁻⁻ adduct として質量分析法で検出される²⁴⁾。また、空気/ 水界面では、CIs の一部は異性化することがわかった。

興味深いことに、カルボン酸のバルク濃度は水分子の バルク濃度の100分の1以下であるにもかかわらず, CIs は空気/水界面では水だけではなくカルボン酸とも 優先的に反応することがわかった。特に, BVOC 由来 のカルボン酸である界面活性なピノン酸と極めて効率よ く反応することが明らかになった(図5)²⁵⁾。ピノン酸 のバルク濃度1mMに対して、水分子のバルク濃度は 11.1 M であり、バルク濃度は約1万倍違うにもかかわ らず、CIs は水分子に捕捉されることなく、ピノン酸と 空気/水界面で反応していることになる。この界面特有 の反応機構は、空気/水界面における界面活性な分子の 濃縮と水分子の欠乏に由来する。実際に、分子動力学計 算によると、水分子 2000 個で構成される液滴に 140 個 のピノン酸を加えると、すべてのピノン酸が空気/水界 面に吸着することが報告されており²⁶⁾, ピノン酸は極 めて界面活性であることがわかる。また、CIs の異性化 反応も、水分子の欠乏がもたらす空気/水界面特有の反 応である可能性が高い27)。

また, OH ラジカルの捕捉剤である 2-プロパノール を大過剰加えても生成物の信号強度が変化しないことか ら, CIs 内での単分子反応による OH ラジカル生成は, 水やカルボン酸との反応に比べて無視できるほど遅いこ とが明らかになった。気相における低分子量の CIs と



図 5 (1 mM β-カリオフィレン+1 mM ピノン酸+0.2 mM 塩化ナトリ ウム)を含む水滴とオゾンガスの不均一反応によって空気/水界 面に生成する生成物の質量スペクトル

塩化ナトリウム由来の Cl⁻ が生成物に付着し,負イオンとして検出される。



図6 空気/水界面で起こるクリーギー中間体(CIs)の反応スキーム

ギ酸・酢酸の反応速度定数はほぼ拡散律速 ($k \approx 10^{-10}$ cm³ molecule⁻¹ s⁻¹) であることが知られているが²⁸⁾, 気液界面における CIs とカルボン酸の反応を調べた研 究は今回が初めてである。空気/水界面における CIs 反 応スキームを図 6 に示す。

さらに, 空気/水界面において CIs はカルボン酸だけ ではなく, アルコール, 糖類(レボグルコサンやグル コースなど)とも反応し, α-アルコキシヒドロペルオ キシドという過酸化物を生成することが明らかになっ た^{29)~33)}。空気/水界面における CIs と -OH 基を持つ化 合物の反応では、ヒドロペルオキシドが生成するという 普遍的な反応メカニズムが示唆された。さらに、空気/ 水界面における CIs の反応性を決定しているのは、反 応相手の界面活性度、界面での分子配向、そして -OH基の気相酸性度(脱プロトン化反応の自由エネルギー変 化 ΔG_{acid}) であることが初めて明らかになった³¹⁾。

空気/水界面特有の CIs の反応が、大気中におけるエ アロゾル・雲粒の成長と変質に大きな影響を与えている

ぶんせき 2021 8

可能性がある。上述のα-アシルオキシヒドロペルオキ シドは揮発性が極めて低いため、空気/水界面で起こる CIs反応によって、エアロゾル・雲粒の成長が促進され る。重要なことに、実際の森林大気に存在するエアロゾ ルの成分分析をすると、CIsとBVOC 由来の有機酸が 反応してできるα-アシルオキシヒドロペルオキシドが 主として含まれることが最近のフィールド観測で明らか になっている³⁴⁾。気相中、液中で起こる CIsの反応で は、このようなα-アシルオキシヒドロペルオキシドの 生成は説明が付かないため、上記に示した空気/水界面 で起こる CIsの反応が、森林大気のエアロゾルの成長 に貢献していると考えられる。

さらに、最近の研究によって、エアロゾル・雲粒の 「内部」で起こる各種ヒドロペルオキシドの分解過程が 明らかになりつつある35)~40)。CIs と水の反応で生成す る α-HH の分解には、溶媒中の水分量、pH, 温度が重 要なファクターとして寄与していることがわかってき た^{36)~38)40)}。α-HH は酸性のエアロゾル・雲粒中で、数 分~数時間の時間スケールでジェミナルジオールに変換 され、同時に過酸化水素が発生することが明らかになっ た³⁸⁾。ジェミナルジオールも、α-HH と同程度に揮発 性が低いため、エアロゾル・雲粒の成長に貢献すると予 想される。CIs とアルコールの反応でできる α-アルコ キシヒドロペルオキシドも、α-HH 同様に、酸性の条 件下で分解し、ヒドロペルオキシド基 (-OOH) がヒド ロキシ基 (-OH) に置き換わったヘミアセタールと過 酸化水素を生成することが明らかになった41)。CIs とカ ルボン酸の反応でできる α- アシルオキシヒドロペルオ キシドも分解によって、過酸化水素を生成するという報 告がある³⁵⁾。このように、CIs 由来のヒドロペルオキシ ドは、エアロゾル・雲粒中では、速やかに過酸化水素に 変換されていると考えられる。過酸化水素は水に極めて よく溶けるため、ヒトが CIs 由来のエアロゾルを吸引 した時には、肺胞の上皮被覆液に過酸化水素が溶け出て いる可能性がある。つまり、肺胞の空気/水界面で起こ る界面反応には、過酸化水素が含まることが予想され、 エアロゾルの有害性を考えるうえで鍵となる化合物であ るかもしれない。今後、さらなる研究が期待される。

4 今後の展望―よりリアルな界面で起こる反応機構の解明に向けて―

空気/水界面で起こる反応を直接的に測定できる手法 の開発によって、大気中で起こる界面反応のメカニズム が明らかにされつつある。しかし、実際のエアロゾル・ 雲粒は、実験室で行う反応系と比べて、はるかに複雑で ある。特に、現状の界面反応研究では、溶媒自身が持つ 不均一性を考慮していないという問題がある。例えば、 水と「水と任意に混和する溶媒」の混合溶液には、空気 /液体界面に分子の集合体(ドメインと呼ぶ)ができる ことが知られている。巨視的には均一に混和している 水:アセトニトリル(AN)の混合溶液の空気/液体界 面には、ドメインが存在し、水とANの混合割合に よってその組成とサイズ、個数が複雑に変化す る^{42)~48)}。このようなドメインが存在する反応場では、 反応速度が反応物のバルク濃度に対して非線形的に応答 するため、従来の反応速度論で議論することは不可能で ある。実際の大気中のエアロゾルや雲粒は多成分系であ り、その空気/水界面においても同様のドメインが発生 していると考えられる。

上述の実験手法を用いて、水:AN、水:テトラヒド ロフラン (THF), 水:1,4-ジオキサン (DIO) の混合 溶液と空気の界面で起こる反応機構の研究が行われ た49)。AN, THF, DIO はいずれも水と任意の割合で混 和する。空気/混合溶液の界面で起こるβ-カリオフィ レン由来の CIs+水の反応(水和反応)によってできる α-HHと、CIsの異性化反応によってできるカルボン酸 の生成量の比 (R=α-HH の信号/カルボン酸の信号) を、水:AN 中の水のモル分率に対してプロットしたも のが図7である。CIsの水和反応と異性化反応は非常に 速く、装置の時間スケール(約10µs)内で完了してい るため、R は「CIs がどれくらい水分子にアクセスでき たか」を表していると考えられる。均一な系では、Rは 水分量に対して線形的に増加するはずであるが、得られ たプロットでは、Rは非線形的な挙動を示している。ま ず、水のモル分率が 0~0.15 の領域 (図 7 中の I) では、 Rは緩やかに増加する。ところが、水のモル分率が 0.15~0.19の間に R は急激に増加し、水のモル分率が 0.19~0.57の領域(図7中のII)では、水の濃度が数 倍増加しているにもかかわらずほとんど変化しない。一 転して,水のモル分率が 0.57~0.74 の領域(図7中の III)では、Rは再び急激に増加に転じる。同様のRの 非線形的な増加が水:THF、水:DIO 混和溶液と空気 界面における反応でも測定された49)。



図7 空気/混和水溶液界面で起こるクリーギー中間体 (CIs) の水和反応 vs 異性化反応の比

このようなバルクの水分量に対する R の非線形的な 挙動は,空気/混和溶液界面に存在するドメインに由来 すると考えられる。具体的には,(CIs)_x(H₂O)_y(AN)_zで 表されるドメインが R の挙動に関与していると推測さ れる。例えば, R に変化がほとんど見られない領域 II では,バルクの水分量に対して,ドメインの組成が一様 であるのに対して, R が急激に増加する領域 III では, ドメインの組成中の(H₂O)_y成分が多くなっている可能 性がある。他のグループによる空気/水:AN 混合溶液 界面の X 線光電子分光研究においても,界面では AN が不均一に分布し,混合溶液中の水の割合に対して, AN 密度が非線形的に変化し,上記のような領域 I, II, III に分類できることが報告されている⁴⁴⁾⁴⁵⁾。

このようなドメインが引き起こす界面反応の変化は, 水: AN, THF, DIO 混合溶液にとどまらず,「水:水以 外の液体の混合溶液」で普遍的に起こる可能性があ る50)。大気中に存在するエアロゾル・雲粒の界面や, 肺胞の界面においてもドメインは存在しており、未知の 働きをしていると考えられる。例えば、ドメイン内では 均一な系よりも有機物の酸化反応が速く進むとしたら, エアロゾルの生成量は従来の想定よりも多くなるだろ う。現在の大気モデルでは、エアロゾルの生成量を過小 評価してしまう傾向があるため、観測とモデルの不一致 を解決できるようになるかもしれない。また、ヒトの肺 胞の上皮被覆液には脂質と界面活性タンパク質が存在し ているが、ヒトが大気汚染物質を吸引した際に、脂質と 界面活性タンパク質が集合したドメイン内で酸化反応が 特異的に速く進み、炎症反応を引き起こす化合物が生成 されている可能性がある。さらに、液体界面のドメイン で起こる特異な反応を利用することで、これまでにない 有機合成手法を開発できるかもしれない51)。実際に, 空気/水:ANの界面では水の割合に応じてオーダーレ ベルの反応性の増加が観測されている⁴⁹⁾。今後は、こ のようなドメインを含む界面反応機構を解明し、大気中 や生体内に与える影響、グリーンケミストリーとしての 利用法を明らかにする必要がある。そのためには、まず は原子間力顕微鏡 (AFM) や和周波発生分光法 (SFG), 分子動力学シミュレーションなどを用いて、界面に存在 するドメインの平均像を「可視化」する必要があるだろ う。そして、本稿で紹介した手法などを用いて、組成が ダイナミックに変化するドメイン内で起こる反応を直接 測定し、その特性を解明していくことが求められる。こ のように、より自然界に近いリアルな界面で起こる現象 を解明する研究が、現在進められている。

文 献

- B. J. Finlayson–Pitts, J. N. Pitts : "Chemistry of the upper and lower atmosphere," (Academic Press, 2000).
- 2) J. P. D. Abbatt, M. J. Molina: J. Phys. Chem., 96, 7674

(1992).

- H. Akimoto, J. Hirokawa : "Atmospheric Multiphase Chemistry: Fundamentals of Secondary Aerosol Formation," (John Wiley & Sons Ltd), (2020).
- 4) P. Jungwirth, D. J. Tobias : Chem. Rev., 106, 1259 (2006).
- S. Enami, M. R. Hoffmann, A. J. Colussi: J. Phys. Chem. Lett., 6, 527 (2015).
- S. Enami, M. R. Hoffmann, A. J. Colussi: J. Phys. Chem. A, 118, 4130 (2014).
- 7) Y. Sakamoto, A. Yabushita, M. Kawasaki, S. Enami: J. Phys. Chem. A, 113, 7707 (2009).
- P. Davidovits, C. E. Kolb, L. R. Williams, J. T. Jayne, D. R. Worsnop: *Chem. Rev.*, 111, PR76 (2011).
- S. Enami, T. Fujii, Y. Sakamoto, T. Hama, Y. Kajii: J. Phys. Chem. A, 120, 9224 (2016).
- S. Enami, A. J. Colussi: J. Chem. Phys, 138, 184706 (2013).
- S. Enami, A. J. Colussi: J. Phys. Chem. B, 117, 6276 (2013).
- 12) S. Enami, M. R. Hoffmann, A. J. Colussi: J. Phys. Chem. Lett., 1, 1599 (2010).
- S. Enami, Y. Sakamoto, A. J. Colussi: Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 111, 623 (2014).
- 14) S. Enami, Y. Sakamoto, K. Hara, K. Osada, M. R. Hoffmann, A. J. Colussi: *Environ. Sci. Technol.*, **50**, 1834 (2016).
- S. Enami, M. R. Hoffmann, A. J. Colussi: J. Phys. Chem. Lett., 6, 3935 (2015).
- 16) S. Enami, M. R. Hoffmann, A. J. Colussi: J. Phys. Chem. A, 120, 6242 (2016).
- 17) M. F. Ruiz-Lopez, J. S. Francisco, M. T. C. Martins-Costa, J. M. Anglada : *Nat. Rev. Chem.*, 4, 459 (2020).
- 18) A. J. Ingram, C. L. Boeser, R. N. Zare : Chem. Sci., 7, 39 (2016).
- J. Sun, Y. Yin, W. Li, O. Jin, N. Na : *Mass Spectrom. Rev.*, doi.org/10.1002/mas.21668 (2021).
- 20) R. Chhantyal-Pun, M. A. H. Khan, C. A. Taatjes, C. J. Percival, A. J. Orr-Ewing, D. E. Shallcross : *Int. Rev. Phys. Chem.*, **39**, 383 (2020).
- J. H. Seinfeld, S. N. Pandis : "Atmospheric chemistry and physics: from air pollution to climate change. 2nd edn," 284 (Wiley), (2006).
- 22) S. Ishizuka, A. Matsugi, T. Hama, S. Enami: J. Phys. Chem. Lett., 11, 67 (2020).
- 23) S. Enami, M. R. Hoffmann, A. J. Colussi: J. Phys. Chem. Lett., 3, 3102 (2012).
- 24) S. Enami, A. J. Colussi: J. Phys. Chem. Lett., 8, 1615 (2017).
- 25) S. Enami, A. J. Colussi: Phys. Chem. Chem. Phys., 19, 17044 (2017).
- 26) X. Li, T. Hede, T. Tu, C. Leck, H. Agren : J. Phys. Chem. Lett., 1, 769 (2010).
- 27) J. Qiu, S. Ishizuka, K. Tonokura, S. Enami : *Environ. Sci. Technol.*, **53**, 5750 (2019).
- 28) O. Welz, A. J. Eskola, L. Sheps, B. Rotavera, J. D. Savee, A. M. Scheer, D. L. Osborn, D. Lowe, A. M. Booth, P. Xiao, M. A. H. Khan, C. J. Percival, D. E. Shallcross, C. A. Taatjes : Angew. Chem. Int. Edit., 53, 4547 (2014).
- 29) J. Qiu, S. Ishizuka, K. Tonokura, S. Enami : J. Phys. Chem. A, 122, 6303 (2018).
- 30) J. Qiu, S. Ishizuka, K. Tonokura, A. J. Colussi, S. Enami :

J. Phys. Chem. A, 122, 7910 (2018).

- S. Enami. in Multiphase Environmental Chemistry in the Atmosphere Vol. 1299, ACS Symposium Series, Ch. 3, 35 (American Chemical Society), (2018).
- 32) S. Enami, M. R. Hoffmann, A. J. Colussi: J. Phys. Chem. Lett., 8, 3888 (2017).
- 33) S. Enami, A. J. Colussi: J. Phys. Chem. A, 121, 5175 (2017).
- 34) K. Kristensen, Å. K. Watne, J. Hammes, A. Lutz, T. Petäjä, M. Hallquist, M. Bilde, M. Glasius : *Environ. Sci. Technol. Lett.*, 3, 280 (2016).
- 35) R. Zhao, C. M. Kenseth, Y. Huang, N. F. Dalleska, X. M. Kuang, J. Chen, S. E. Paulson, J. H. Seinfeld: *J. Phys. Chem. A*, **122**, 5190 (2018).
- 36) J. Qiu, K. Tonokura, S. Enami : Environ. Sci. Technol., 54, 10561 (2020).
- 37) J. Qiu, Z. Liang, K. Tonokura, A. J. Colussi, S. Enami : *Environ. Sci. Technol.*, 54, 3890 (2020).
- 38) J. Qiu, S. Ishizuka, K. Tonokura, A. J. Colussi, S. Enami : J. Phys. Chem. Lett., 10, 5748 (2019).
- 39) S. Zhou, S. Joudan, M. W. Forbes, Z. Zhou, J. P. D. Abbatt : *Environ. Sci. Technol. Lett.*, 6, 243 (2019).
- 40) M. Hu, K. Chen, J. Qiu, Y.-H. Lin, K. Tonokura, S. Enami : J. Phys. Chem. A, 124, 10288 (2020).
- M. Hu, J. Qiu, K. Tonokura, S. Enami : *Phys. Chem. Chem. Phys.*, DOI: 10.1039/D0CP06308H (2021).
- 42) K. B. Eisenthal: Chem. Rev., 106, 1462 (2006).
- 43) D. Zhang, J. H. Gutow, K. B. Eisenthal, T. F. Heinz: J.

Chem. Phys., 98, 5099 (1993).

- 44) M. J. Makowski, A. C. Stern, J. C. Hemminger, D. J. Tobias : J. Phys. Chem. C, 120, 17555 (2016).
- 45) K. A. Perrine, M. H. Van Spyk, A. M. Margarella, B. Winter, M. Faubel, H. Bluhm, J. C. Hemminger : *J. Phys. Chem. C*, **118**, 29378 (2014).
- 46) D. Rak, M. Sedlák : J. Phys. Chem. B, 123, 1365 (2019).
- 47) M. Sedlák, D. Rak : J. Phys. Chem. B, 118, 2726 (2014).
- 48) D. Subramanian, C. T. Boughter, J. B. Klauda, B. Hammouda, M. A. Anisimov : *Faraday Discuss.*, 167, 217 (2013).
- S. Enami, S. Ishizuka, A. J. Colussi: J. Chem. Phys., 150, 024702 (2019).
- 50) D. Mukherjee, L. I. Ortiz Rodriguez, M. R. Hilaire, T. Troxler, F. Gai: Phys. Chem. Chem. Phys., 20, 2527 (2018).
- 51) L. O. Kononov: RSC Adv., 5, 46718 (2015).



江波進一(Shinichi ENAMI) 国立環境研究所(〒305-8506 茨城県つく ば市小野川16-2)。京都大学大学院工学 研究科分子工学専攻修了。博士(工学)。 ≪現在の研究テーマ≫不均一な反応場で起 こる化学反応機構の解明。≪主な著書≫ "Multiphase Environmental Chemistry in the Atmosphere", (ASC Symposium Series, Vol. 1299, アメリカ化学会, 2018年)。 ≪趣味≫一本義(冬は熱燗,夏は冷や)。

・会 員 の 拡 充 に 御 協 力 を !!-

本会では、個人(正会員:会費年額9,000円+入会金1,000円,学生会員:年額4,500円)及び団体会員(維持会員: 年額1口79,800円,特別会員:年額30,000円,公益会員:年額28,800円)の拡充を行っております。分析化学を業務としている会社や分析化学関係の仕事に従事している人などがお知り合いにおられましたら、ぜひ本会への入会を御勧誘くださるようお願い致します。

入会の手続きなどの詳細につきましては、本会ホームページ(http://www.jsac.jp)の入会案内をご覧いただくか、 下記会員係までお問い合わせください。

◇〒141-0031 東京都品川区西五反田 1-26-2 五反田サンハイツ 304 号 (公社)日本分析化学会会員係 〔電話:03-3490-3351, FAX:03-3490-3572, E-mail:memb@jsac.or.jp〕